

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 21 (9)

IZDAN 1 NOVEMBRA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14373

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holandija.

Ventilska cev sa visokim vakuumom.

Prijava od 3 marta 1937.

Važi od 1 maja 1938

Naznačeno pravo pivenstva od 4 marta 1936 (Nemačka).

Predmet ovog pronaleta je ventilska cev sa visokim vakuumom, naročito takva koja je snabdevena indirektno zagrevanom katodom.

U razvitku modernih cevi pražnjenja, naročito cevi koja treba da se upotrebije kao prijemne cevi ili usmeraći u radioprijemnim aparatima, prelazi se sve više na gradenje cevi sa najmanjim mogućim dimenzijama, pored ostalog sa tog se gledišta nastoji da elektrode koje se nalaze u cevi po mogućству približe jedna drugoj. Na pr. gradene su ventilske cevi sa visokim vakuumom kod kojih je razmak indirektno grejane katode od anode reda veličine od $\frac{1}{2}$ mm, tako da u vanredno malom razmaku nastaju visoki naponi.

Sada se pokazalo da pri upotrebi takvih ventilskih cevi nastaju pojave koje su poznate pod engleskim nazivom »sputtering« a sastoje se u pojavi malih iskri tako da nastaju pojave kratke veze koje imaju kao posledicu povećani prolaz struje.

Mnogi opiti u tom smislu, koje smo izveli, pokazali su da se te pojave mogu znatno smanjiti upotrebom ventilske cevi sa visokim vakuumom prema ovom pronaletu. Jedna takva cev snabdevena je indirektno grejanom katodom, čiji emisioni sloj ima vrlo glatkou površinu i vanredno je tanak. Ponašli smo da je za preporuku da se upotrebe slojevi čija debljina nije veća od 20 mikrona, shodno manja od 10 mikrona. Ovi se slojevi mogu sa velikim preimcuštvom naneti kataforetičkim putem, pošto pri tome nastaju slojevi koji imaju naročito glatkou površinu, jer sraz-

merno mali delići leže gusto jedan do drugog i kad su slojevi do krajnosi tanki. Osim toga u ovom se slučaju postiže to preimcuštvu da sloj dobro prianja, a to prijanjanje može se poboljšati još time, da se površina na koju se nanosi emisioni sloj, na poznati način, ohrapavi na pr. oksidacijom. Važno je i to preimcuštvu da je mali otpor emisionog sloja katode prema ovom pronaletu. Pokazalo se da u ventilskoj cevi sa visokim vakuumom prema ovom pronaletu nastaju u znatno manjoj meri napred pomenute pojave »sputtering-a«.

Ovaj pronalet objašnjen je podrobije u jednom primeru izvođenja.

Neka mala cevčica od nikla koja služi kao katodno telo neke indirektno zagrevane katode postavi se kao katoda u suspenziji izrađenoj mehaničkim putem od barijum-karbonata u nekom nevodenoj suspenzionom sredstvu na pr. u metilalkoholu. Pri prolazu struje talože se delići barijum-karbonata u tankom glatkom sloju na niklenoj cevčici, a debljina tog sloja može se potpuno regulisati. Posle nanošenja ovog sloja može se katoda na uobičajni način sastaviti i smestiti u cevi pražnjenja.

Patentni zahtevi:

- 1) Ventilska cev sa visokim vakuumom, koja je snabdevena indirektno grejanom katodom, a u kojoj razmak između katode i anode nije veći od $\frac{1}{2}$ mm, naznačena time, što je katoda snabdevena emi-

sionim slojem sa glatkom površinom čija debljina nije veća od 20 mikrona, shodno je manja od 10 mikrona.

2) Ventilska cev sa visokim vakuum

mom, prema zahtevu 1, naznačena time, što je emisioni sloj nanesen kataforetičkim ili elektrolitičkim putem.